

認定プログラムの名称	ASNITE 認定プログラム
認定番号及び付加情報	ASNITE 0060 T
初回認定日	2012年2月3日
最新交付日	2018年4月4日
認定された事業所の名称 及び所在地	高知県工業技術センター 〒781-5101 高知県高知市布師田 3992-3 法人番号 5000020390003
問い合わせ窓口	Tel: 088-846-1111 Fax: 088-845-9111
備考	当該認定事業者は、試験事業者として、ISO/IEC 17025:2005(JIS Q 17025:2005)に適合しています。

認定区分			試験項目／試験対象	試験規格番号
カテゴリー	サブ カテゴリー	試験技術		
化学製品	成形品・ 部材	ICP/AES(誘 導結合プラズ マ発光分光分 析法)	カドミウム、鉛、クロム/ 高分子材料(フッ素樹脂を 除く)、電子機器 *1	IEC 62321-5 Ed.1.0:2013
			カドミウム、鉛/ 金属材料 *1	IEC 62321-5 Ed.1.0:2013
		原子吸光分析 法	水銀/ 高分子材料(フッ素樹脂を 除く)、金属材料、電子機 器 *1	IEC 62321-4 Ed.1.0:2013
		IC(イオンク ロマトグラフ ィー)	全臭素/ 高分子材料(フッ素樹脂を 除く)、電子機器 *1	IEC 62321-3-2 Ed.1.0:2013
		GC/MS(ガス クロマトグラ フィー質量分 析法)	フタル酸エステル類 (DEHP、BBP、DBP、 DIBP) *2/ 高分子材料、電子部品 *1	IEC 62321-8 *3

注\*1 試料採取を除く測定工程

注\*2 DEHP：フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)、BBP：フタル酸ブチルベンジル、  
DBP：フタル酸ジブチル、DIBP：フタル酸ジイソブチル

注\*3 熱分解装置/加熱脱着装置(Py/TD-GC-MS)は除く

(以 上)